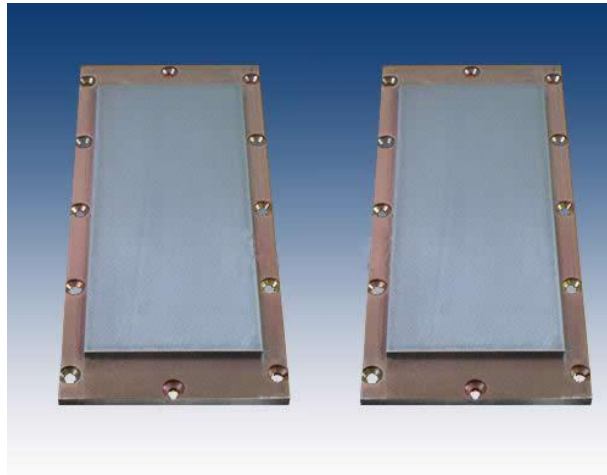


靶材(Target)



提供多款式製作金屬皮膜電阻之濺鍍靶材

適用範圍：

- 用於製金屬皮膜電阻之鉻/氧化矽,鎳鉻矽濺鍍靶材。
- 用於製薄膜金屬電阻之鉻矽濺鍍靶材。
- 用於導電透明薄膜之氧化銦,錫蒸鍍,濺鍍材。

規格：

Target			
Material	WT %	Purity %	Size
Cr/Si	28 / 72	99.5 min	5" x 15" x 9.6mm
	35 / 65		
	40 / 60		
	50 / 50		
	55 / 45		
	30 / 70		
Ni/Cr/Si	50 / 45 / 5		
	50 / 35 / 15		
	47.5 / 42.5 / 10		
Ni/Cr/Al	31 / 57 / 12		
	33.5 / 59 / 7.5		